慶應義塾大学試験問題 物理学 C

2014年11月19日(水)1時限(試験時間50分) 問題用紙 回収不要 担当者 神成、木下、齊藤、高野

注意:とくに指示がない場合、答案には結果のみならず、それを導いた過程についても記すこと。また、万一与えられた条件だけでは解けない場合には、適当な量を定義したり、条件を明記した上で解いてよい。電気定数 ϵ_0 、磁気定数 μ_0 、真空中の光速 ϵ 0 の記号は断りなしに使ってよい。

問題 I 位置ベクトル r の位置における電荷密度 $\rho(r)$ が

$$\rho(\mathbf{r}) = \begin{cases} \rho_0 \left(\frac{r}{a}\right)^2 & \cdots & r \leq a, \\ 0 & \cdots & r > a \end{cases}$$

で与えられる場合を考える。ここで、r=|r| は原点からの距離、a(>0)、 ρ_0 は定数である。

- (1) 位置ベクトル r の位置における電界 E(r) を求めなさい。
- (2) 無限遠点を基準点として、位置ベクトルrの位置における電位 $\phi(r)$ を求めなさい。
- (3) この系の全静電エネルギー $U_{\rm E}$ を求めなさい。

問題 II 位置ベクトル r の位置における電位 $\phi(r)$ が

$$\phi(r) = \begin{cases} \phi_0 \left(\frac{r}{a}\right)^2 & \cdots & r \le a, \\ \\ \phi_0 \left(\frac{a}{r}\right)^2 & \cdots & r > a \end{cases}$$

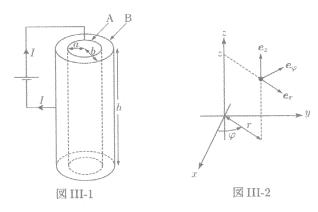
で与えられる場合を考える。ここで、r=|r| は原点からの距離、a(>0)、 ϕ_0 は定数である。

- (1) $r \neq a$ の場合に、位置ベクトル r の位置における電界 E(r) を求めなさい。
- (2) $r \neq a$ の場合に、位置ベクトル r の位置における電荷密度 $\rho(r)$ を求めなさい。
- (3) r=a の球面上の電荷の面密度 ω を求めなさい。

問題 III 図 III-1 のように、半径 a、高さ h の円筒状の電極 A と半径 b、高さ h の円筒状の電極 B が中心軸を共通にして、高さをそろえて配置してある。a < b である。中心軸をz 軸にとり、z 軸に垂直な平面内の位置を 2 次元極座標 (r,φ) で表した円柱座標系 (r,φ,z) を用いて考える。z 軸の正の向きの単位ベクトルを e_z とする。位置 (r,φ,z) において、z 軸に垂直で z 軸から遠ざかる方向の単位ベクトルを e_r 、z 軸を中心に回転する方向 (右ねじが e_z 方向に進む方向) の単位ベクトルを e_φ とする (図 III-2 参照)。互いに直交するこれらの単位ベクトル e_r , e_φ , e_z を用いて位置 (r,φ,z) におけるベクトル量を表す。A と B の間は、位置 (r,φ,z) における電気伝導率 $\sigma(r,\varphi,z)$ が

$$\sigma(r, \varphi, z) = \sigma_0 \left(\frac{a}{r}\right)^3 \quad \cdots \quad a \le r \le b$$

となるように導体が詰めてある。ここで、 σ_0 (> 0) は定数である。AB 間の電位差が一定に保たれ、A から B に一定電流 I が流れている場合を考える。

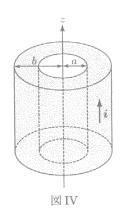


- (1) AB 間の位置 (r, φ, z) における電流密度 $i(r, \varphi, z)$ と電界 $E(r, \varphi, z)$ を求めなさい。
- (2) AB 間の電位差 V を求め、AB 間の全電気抵抗 R を求めなさい。
- (3) $a < r_1 < r_2 < b$ とするとき、中心軸からの距離 r が $r_1 < r < r_2$ の範囲で単位時間に発生するジュール熱 $P(r_1, r_2)$ を求めなさい。

問題 IV 真空中に内半径 a、外半径 b の円筒状の無限に長い導体がある。円筒 の中心軸を z 軸にとり、z 軸に垂直な平面内の位置を 2 次元極座標 (r,φ) で表した円柱座標系 (r,φ,z) を用いて考える。問題 III で定義した互いに直交する単位ベクトル e_r , e_φ , e_z を用いて位置 (r,φ,z) におけるベクトル量を表す (図 III-2 参照)。この導体に定常電流が流れている。位置 (r,φ,z) における電流密度 $i(r,\varphi,z)$ は

$$i(r, \varphi, z) =$$

$$\begin{cases} \mathbf{0} & \cdots & r < a & (真空中) \\ i_0 \left(\frac{r}{a}\right)^3 e_z & \cdots & a \le r \le b & (導体中) \\ \mathbf{0} & \cdots & b < r & (真空中) \end{cases}$$



で与えられている(図 IV 参照)。

- (1) $a \le r_1 < r_2 \le b$ 、 $0 \le \varphi_1 < \varphi_2 \le 2\pi$ とするとき、 $r_1 \le r \le r_2$ 、 $\varphi_1 \le \varphi < \varphi_2$ 、z = -定 で指定される部分 (円環の一部) を貫く全電流 $I(r_1, r_2, \varphi_1, \varphi_2)$ を求めなさい。
- (2) 位置 (r, φ, z) における磁束密度 $B(r, \varphi, z)$ を求めなさい。